

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 0505/91 A

Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 0505/91 (51) Int. Cl. 5: G 03 D 3/02
(22) Indleveringsdag:.... 20 mar 1991 G 03 D 3/13
(24) Løbedag:..... 19 sep 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 20 mar 1991
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... PCT/US89/04072
(86) International indleveringsdag: 19 sep 1989
(85) Videreførselsdag: 20 mar 1991
(30) Prioritet: 20 sep 1988 US 246860
(71) Ansøger: *Pako Corporation, 6550 Wedgwood Road; Maple Grove; MN 55369, US
(72) Opfinder: Richard Wayne *Kulus, 1410 Larch Lane; Minneapolis; MN 55441, US
David Michael *Webb, 13239 Jenkins Street; N.E. Blaine; MN 55434, US
John Preston *Markey, 3045 Boone Avenue North; New Hope; MN 55427, US
(74) Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553, København V

- (54) Fremgangsmåde og apparat til behandling af fotografisk materiale
(57) Sammendrag

505-91

Apparat (10) til behandling af en bane fotosensitivt materiale, og som muliggør jævn indledende påvirkning af det baneformede materiale med en fremkalderopløsning. Apparatet (10) omfatter en kanal (43), der er afgrænset af et første par valser (42), der er neddykket i en fremkaldertank (24), en tredje og en fjerde valse (80,82), der er placeret oven over det første par (42) valser (60,62). Kanalen forløber vandret i apparatet og styrer en strøm af fremkalder. Det baneformede materiale, der skal fremkaldes, føres ned gennem strømmen og gennem klemområdet (70) mellem det første valsepar (42).

505-91

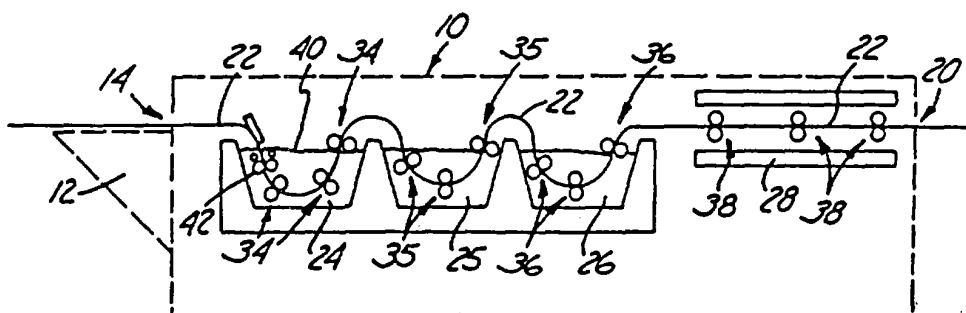


Fig. 1